

**MANUFACTURE OF LIQUID CRYSTAL ELEMENT AND DEVICE THEREOF**

Patent Number: JP8095066  
Publication date: 1996-04-12  
Inventor(s): NISHIYAMA KAZUHIRO;; ASAYAMA JUNKO;; TAKIMOTO AKIO  
Applicant(s): MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD  
Requested Patent: ☐ JP8095066  
Application Number: JP19940231030 19940927  
Priority Number(s):  
IPC Classification: G02F1/1339; G02F1/13  
EC Classification:  
Equivalents: JP3189591B2

---

**Abstract**

---

**PURPOSE:** To uniformly scatter spacers on the surface of a substrate by dropping down the dispersion solution of spacers on the surface of the substrate, and rotating the substrate.

**CONSTITUTION:** A substrate 6 is fixed to a rotatable stage 7, dispersion liquid 2 dispersing spacers 1 therein is dropped down on the surface of the substrate through a vessel 3, a connecting pipe 5, and a nozzle 4, the substrate 6 is rotated, and hence the spacers 1 are uniformly scattered on the surface of the substrate 6. This scattering method is very effective for scattering of the spacer of about 1 $\mu$ m size which is hitherto difficult.

---

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平8-95066

(43) 公開日 平成8年(1996)4月12日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G 0 2 F	1/1339	5 0 0		
	1/13	1 0 1		

審査請求 未請求 請求項の数 3 O L (全 4 頁)

(21) 出願番号 特願平6-231030

(22) 出願日 平成6年(1994)9月27日

(71) 出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72) 発明者 西山 和廣

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器  
産業株式会社内

(72) 発明者 朝山 純子

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器  
産業株式会社内

(72) 発明者 滝本 昭雄

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器  
産業株式会社内

(74) 代理人 弁理士 小鍛冶 明 (外2名)

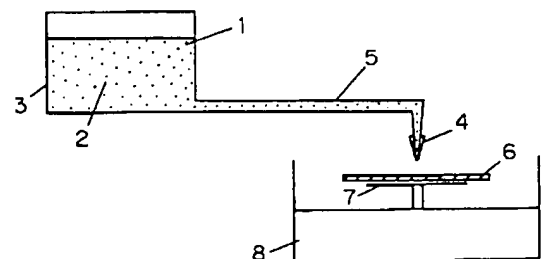
(54) 【発明の名称】 液晶素子の製造方法及びその装置

(57) 【要約】

【目的】 基板表面にスペーサーの分散溶液を滴下し、基板を回転させることにより、基板表面に均一にスペーサーを分散することを目的とする。

【構成】 回転可能なステージ7に基板6を固定し、スペーサー1を分散した分散液2を容器3、連結管5、ノズル4を通して基板表面に滴下し、基板6を回転させることにより、基板6の表面に均一にスペーサー1を分散する。この分散方法は、従来難しかった1 $\mu$ m程度のスペーサーの散布にも非常に有効である。

- 1 スペーサー
- 2 分散液
- 3 容器
- 4 ノズル
- 5 連結管
- 6 基板
- 7 ステージ
- 8 基板回転装置



1

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 溶媒中に分散したスパーサーを前記溶媒と共に基板上に塗布し前記基板を回転させ溶媒を蒸発させ、前記基板上に均一に前記スパーサーを分散させる工程を有することを特徴とした液晶素子の製造方法。

【請求項2】 溶媒中に分散したスパーサーを前記溶媒と共に高速で回転させた基板上にスプレーした後、さらに基板を回転させ溶媒を蒸発させ、基板上に均一にスパーサーを分散させる工程を有することを特徴とした液晶素子の製造方法。

【請求項3】 基板を固定し回転するステージと、前記ステージの上部に液体を滴下することができるノズルと、前記ノズルと連結したスパーサーを分散させた溶液を保持する容器とを備えたスパーサーの散布装置を有する液晶素子の製造装置。

## 【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、液晶を用いた液晶素子の製造方法、特に液晶パネルの基板間のギャップ厚を所定の距離で、均一に作製するためのスパーサー粒子の散布工程を有する液晶素子の製造方法及びその装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 従来のスパーサーの散布方法としては、乾式散布方法と湿式散布方法がある。従来の乾式散布方法とは、不活性気体を噴出させると同時にスパーサーを気体中に分散させ、基板上に堆積させる方法である。湿式散布方法は、スパーサーをアルコール等の溶媒に混合分散させた混合液を霧状にし基板に散布する方法である。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら従来の乾式散布方法では、スパーサーが帯電することによりスパーサーが凝集してしまう。また湿式方法では、同じく数 $\mu\text{m}$ 以下の小さなスパーサーにおいては凝集しやすく、また基板上での溶媒が蒸発する時においても、凝集してしまう傾向があり、スパーサーが均一に分散されず、ギャップ精度が得られず、このスパーサーの凝集が配向乱れの原因ともなり問題とされてきた。

【0004】 本発明は前記従来技術の課題を解決するために、非常に容易でかつ高度に均一にスパーサーを分散させ、ギャップ精度の優れた液晶素子の製造方法を提供することを目的とする。

【0005】

【課題を解決するための手段】 前記目的を達成するために、本発明の第一のスパーサーの分散工程は、溶媒中に分散したスパーサーを前記溶媒と共に基板上に塗布し基板を回転させ溶媒を蒸発させ、前記基板上に均一にスパーサーを分散させることを特徴とする。

【0006】 また、本発明の第二のスパーサーの分散工

2

程は、溶媒中に分散したスパーサーを前記溶媒と共に、高速で回転させた基板上にスプレーした後、さらに基板を回転させ溶媒を蒸発させ、基板上に均一にスパーサーを分散させることを特徴とする。

【0007】 さらに、本発明の液晶素子の製造装置は、基板を固定し回転することのできるステージと前記ステージの上部に液体を滴下することのできるノズルと、前記ノズルと連結したスパーサーを分散させた溶液を保持する容器とを具備していることを特徴とする。

10 【0008】

【作用】 本発明によれば、あらかじめスパーサーを溶媒中に分散させておいた混合分散液を基板表面に塗布し、スピナー等を用いて基板を高速回転させるか、または、高速回転させている基板にスプレーすれば良いため、非常に容易でかつ高度に分散した状態のビーズ散布が可能であり、また、それにより、ギャップ精度の優れた液晶素子を製造することが可能となる。

【0009】

【実施例】 本発明に用いる溶媒は配向膜に悪影響を与えるもの以外であれば何でもよいが、ビーズが溶媒中で凝集してはいけなことから、極性の高い溶媒が良い。そういう意味では最もアルコールが用い易い。また基板の回転中に溶媒が蒸発しないといいこと、またあまりにも速く蒸発してしまうと分散液の塗布時間に分散濃度が大きく依存し、再現性が悪くなることから、散布場所の環境温度において、蒸気圧が3mmHg～50mmHgの溶媒が最も適している。

【0010】 本発明に用いるスパーサーの形状には全く制限がない。また、スパーサーの大きさも制限がなく、強誘電性液晶素子に用いられる1 $\mu\text{m}$ 程度のビーズであっても、非常に高度に分散可能である。特にこの場合、従来の湿式法や乾式法では、ビーズの凝集が避けられない領域であるため、本発明の分散法は非常に有効である。本発明で使用可能な基板の大きさは、1分間に1000回転以上回転させることができる基板であれば本発明の散布方法が使用可能なため、100インチや200インチのような大きな基板であっても可能である。

【0011】 また本発明の液晶素子の製造装置に使用するスパーサーの分散装置は、図1に示すように、液体中にスパーサー1を分散させて調製した分散液2を保持しておく容器3とその分散液を取り出すためのノズル4が連結管5でつながっており、そのノズル4の下部には基板6を固定し回転させることのできるステージ7がある。容器3には超音波発生装置（図示せず）が取り付けられてあればさらにスパーサーの分散性は向上する。またノズル4はスプレー噴射、滴下の両方可能なノズルが望ましい。

【0012】 以下本発明の各実施例について説明する。

（実施例1）成分がSiO<sub>2</sub> からなる直径1.0 $\mu\text{m}$ の球形のスパーサーを5mgとりイソブチルアルコール50

5

1.  $5\mu\text{m}$ の球形のスペーサーを5mgとり1-ブタノール50mlを加え、超音波で1時間拡散させ、混合分散液を調製し容器1に入れる。次に、配向処理を施したガラス基板(100mm×100mm×1.5mm)をステージ4に設置し、3000rpmで30秒回転させ、先ほど調製した混合分散液を基板表面にスプレー散布し、さらに3000rpmで50秒回転させる。すると約1000個/mm<sup>2</sup>の密度で非常に均一にスペーサーが分散できる。

【0027】次に同じく配向処理を施したガラス基板(100mm×100mm×1.5mm)に接着剤をシル印刷し、先ほどのスペーサーを分散させたガラス基板を貼合わせ液晶を注入すると、非常に基板間のギャップ厚が均一な液晶表示素子が得られる。

【0028】

【発明の効果】以上のように本発明は、溶液中に分散させたスペーサーを基板上に塗布し、基板を高速で回転さ

6

せることにより、溶媒を蒸発させスペーサーを基板上に均一に散布させるため、スペーサーの散布としては非常に簡単であり、しかも高度に再現性良く分散させることが可能であるという特徴を有する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例の液晶素子の製造装置におけるスペーサー散布装置の概略図

【符号の説明】

- 1 スペーサー
- 2 分散液
- 3 容器
- 4 ノズル
- 5 連結管
- 6 基板
- 7 ステージ
- 8 基板回転装置

【図1】

- 1 スペーサ
- 2 分散液
- 3 容器
- 4 ノズル
- 5 連結管
- 6 基板
- 7 ステージ
- 8 基板回転装置

